

2010-2011年度 装置技術ロードマップ専門委員会 委員名簿

(敬称略)

WG名	社名	氏名
リソグラフィWG	株式会社アドバンテスト	山田 章夫
	ウシオ電機株式会社	笠間 邦彦
	ギガフォトン株式会社	對馬 弘朗
	キヤノン株式会社	高橋 和弘
	ケーエルエー・テンコール株式会社	栗田 裕之
	ケーエルエー・テンコール株式会社	寺門 伸悟
	信越石英株式会社	西村 裕幸
	株式会社SOKUDO	浅井 正也
	東京エレクトロン株式会社	中島 英男
	株式会社ニコン	奥村 正彦
	株式会社ニューフレアテクノロジー	山口 哲男
ウェーハプロセスWG	株式会社アルバック	門倉 好之
	株式会社荏原製作所	今井 正芳
	オルガノ株式会社	ニツ木 高志
	キヤノンアネルバ株式会社	中川 隆史
	クリーンテクノロジー株式会社	鈴木 則夫
	芝浦メカトロニクス株式会社	野中 幹男
	大陽日酸株式会社	筑根 敦弘
	東京エレクトロン株式会社	早川 崇
	日新イオン機器株式会社	鈴木 良守
	日本エー・エス・エム株式会社	小林 伸好
	大日本スクリーン製造株式会社	宮 勝彦
	株式会社日立国際電気	中嶋 定夫
	株式会社日立ハイテクノロジーズ	青木 英雄
	株式会社日立プラントテクノロジー	櫻田 和夫
ラムリサーチ株式会社	野尻 一男	
M&S WG	株式会社アテナシス	池田 圭
	株式会社アルバック	三浦 豊
	キヤノンアネルバ株式会社	小林 司
	浜松ホトニクス株式会社	渡邊 元之
	ペガサスソフトウェア株式会社	田中 正明
計測WG	株式会社アドバンテスト	中村 隆幸
	東レエンジニアリング株式会社	船橋 孝典
	株式会社NGR	塚澤 秀行
	日本電子株式会社	須賀 三雄
	株式会社日立ハイテクノロジーズ	川田 勲
	株式会社フジコム	大金 淳一
	株式会社堀場製作所	西萩 一夫
	リオン株式会社	近藤 郁
	レーザーテック株式会社	達本 剛隆
株式会社トプコン	内田 直樹	
検査WG	株式会社アドバンテスト	近藤 雅史
	株式会社アドバンテスト	北川 悟
	株式会社アドバンテスト	池田 浩樹

WG名	社名	氏名
検査WG	株式会社アドバンテスト	長坂 健
	株式会社JSRマイクロテック	真弓 和明
	株式会社シバソク	蘭田 文雄
	株式会社テセック	尾亦 利夫
	株式会社テセック	牧下 裕之
	東京エレクトロンTS株式会社	田岡 健
	東京エレクトロン株式会社	清水 洋一
	株式会社東京カソード研究所	西村 明俊
	株式会社東京精密	高橋 将友
	日本エンジニアリング株式会社	堀部 久夫
	株式会社日本マイクロニクス	村上 拓
	株式会社日本マイクロニクス	荒川 卓也
	株式会社日本マイクロニクス	鳴海 直明
	浜松ホトニクス株式会社	鈴木 宏叔
	フォームファクター株式会社	船床 陽一
	山一電機株式会社	鈴木 威之
	株式会社ヨコオ	永田 孝弘
	横河電機株式会社	嶽山 睦生
	株式会社エンプラス半導体機器	曾雌 朝明
	株式会社アルバック	都築 成年
	信越ポリマー株式会社	樫本 明
シンフォニア テクノロジー株式会社	溝河 巧	
FI WG	新菱冷熱工業株式会社	湯澤 典久
	株式会社大気社	安永 秀司
	大日本スクリーン製造株式会社	西村 剛幸
	株式会社ニコン	西松 福之助
	野村マイクロ・サイエンス株式会社	柳 基典
	株式会社日立国際電気	松田 充弘
	株式会社日立プラントテクノロジー	久禮 得男
	株式会社山武	田中 雅人
	三菱電機株式会社	大森 雅司
	(執筆協力者) リソグラフィWG	東京エレクトロン株式会社
Molecular Imprints, Inc.		和田 英之
株式会社日立製作所		山口 敦子
エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社		八坂 行人
東京応化工業株式会社		大森 克実
株式会社EIDEC		井上 壮一
日本コントロールシステムズ株式会社		大原 秀一郎
株式会社日立製作所		吉田 博史
プライオンテクノロジーズ株式会社		滝川 忠宏
日本電子株式会社		佐本 典彦
SEAJ技術部	事務局	龜山 雅臣
		井上 香